

## 2. ЗАДАНИЕ 2

- 2.16. (Л) а) Вычислить тензор диэлектрической проницаемости бесстолкновительной плазмы. Найти закон дисперсии поперечных колебаний в плазме. Описать затухание Ландау. б) (С) В графене, представляющем собой монослой графита, найти продольную диэлектрическую проницаемость и дисперсию продольных плазменных колебаний–плазмонов. [Бурмистров С.Н. Задачи по физической кинетике. – Долгопрудный: ИД «Интеллект», 2016]. с)\* Найти закон дисперсии поперечных колебаний в плазме, используя метод функций Грина, вычисляя соответствующий поляризационный оператор и исследуя полюса экранированного взаимодействия. Сравнить ответ с пунктом (а) [Л.С. Левитов, А.В. Шитов, Физматлит, 2002]. (+1 балл за работу в семестре)

**Решение.**

**Диэлектрическая проницаемость бесстолкновительной плазмы.**

Пусть  $n(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$  – функция распределения заряженных частиц, для которой кинетическое уравнение имеет стандартный вид

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial n}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F} \frac{\partial n}{\partial \mathbf{p}} = I_{\text{ст.}}$$

Здесь  $\mathbf{v}$  – скорость частицы и  $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + [\mathbf{v} \times \mathbf{B}]/c)$  – сила Лоренца, действующая на частицу с зарядом  $q$ . Рассматривая плазму как бесстолкновительную, мы должны пренебрегать интегралом столкновений  $I_{\text{ст.}}$ , который при малых отклонениях  $\delta n = n - n_0$  от равновесной функции распределения  $n_0(\mathbf{p})$  может быть аппроксимирован выражением  $-\delta n/\tau$ , где  $\tau$  – характерное время между двумя последовательными столкновениями. Возможность такого приближения возникает тогда, когда  $\frac{\partial \delta n}{\partial t} \sim \omega \delta n \gg \delta n/\tau$  или  $\mathbf{v} \frac{\partial n}{\partial \mathbf{r}} \sim kv \delta n \sim v \delta n/L \gg \delta n/\tau$ , где  $\omega$  – характерная частота и  $L \sim 1/k$  – характерная длина, на которых во времени и в пространстве меняются электрическое  $\mathbf{E}$  и магнитное  $\mathbf{B}$  поля. То есть, необходимо реализовать либо высокочастотную ситуацию  $\omega\tau \gg 1$  или большую длину пробега частиц плазмы  $\ell = v\tau \gg L$  ( $kv\tau \gg 1$ ). Иными словами, должно быть  $\omega \gg \nu$ ,  $kv \gg \nu$ , где  $\nu \sim 1/\tau$  – частота столкновений. Итак, в бесстолкновительной плазме мы имеем следующие кинетические уравнения для функции распределения электронов с зарядом  $(-e)$  и функции распределения ионов с зарядом  $Ze$

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial n}{\partial \mathbf{r}} - e(\mathbf{E} + [\mathbf{v} \times \mathbf{B}]/c) \frac{\partial n}{\partial \mathbf{p}} = 0, \quad \frac{\partial n_i}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial n_i}{\partial \mathbf{r}} + Ze(\mathbf{E} + [\mathbf{v} \times \mathbf{B}]/c) \frac{\partial n_i}{\partial \mathbf{p}} = 0.$$

Полные плотность заряда  $\rho(\mathbf{r}, t)$  и плотность тока  $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$  выразим через функции распределения как  $\rho = e \int (Zn_i - n) d\Gamma$  и  $\mathbf{j} = e \int \mathbf{v} (Zn_i - n) d\Gamma$ , где  $d\Gamma = 2d^3p/(2\pi\hbar)^3$ .

Чтобы получить замкнутую систему уравнений, мы должны включить в рассмотрение уравнения Максвелла, определяющие эволюцию электрического и магнитного полей под действием электрических зарядов и токов:

$$\operatorname{div}\mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad \operatorname{div}\mathbf{B} = 0, \quad \operatorname{rot}\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}, \quad \operatorname{rot}\mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}.$$

Все вместе, эти уравнения составляют самосогласованную замкнутую систему уравнений Власова для определения как функций распределения  $n(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$  и  $n_i(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ , так и полей  $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$  и  $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ .

В дальнейшем мы будем рассматривать приближении с неподвижными ионами, то есть считать ионную функцию распределения равновесной  $n_i = n_{i0}$ . Это приближение оправдывается неравенством  $M \gg m$ , где  $M$  – масса иона и  $m$  – масса электрона. Электронную функцию представим в виде  $n = n_0 + \delta n$ . В силу электронейтральности плазмы и отсутствия электрических токов в равновесии имеем  $\int (Zn_{i0} - n_0)d\Gamma = 0$  и  $\int \mathbf{v}(Zn_{i0} - n_0)d\Gamma = 0$ . Тогда  $\rho = -e \int \delta n d\Gamma$  и  $\mathbf{j} = -e \int \mathbf{v} \delta n d\Gamma$ .

В равновесии также  $\mathbf{E}_0 = \mathbf{B}_0 = 0$ . В линейном приближении по всем малым отклонениям от равновесных значений для электронов мы получим уравнение

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \delta n}{\partial \mathbf{r}} - e(\mathbf{E} + [\mathbf{v} \times \mathbf{B}]/c) \frac{\partial n_0}{\partial \mathbf{p}} = 0.$$

Поскольку  $\partial n_0(\varepsilon_p)/\partial \mathbf{p} = \mathbf{v} \partial n_0(\varepsilon)/\partial \varepsilon$ , то член с магнитным полем полностью выпадает, и тогда

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \delta n}{\partial \mathbf{r}} = e(\mathbf{v} \mathbf{E}) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon}.$$

Если электрическое поле содержит одну гармонику:  $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ , то в силу линейности уравнения и  $\delta n(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \delta n_{\mathbf{k}, \omega}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ . Соответственно, мы получим, что  $(\omega - \mathbf{k}\mathbf{v})\delta n_{\mathbf{k}, \omega} = ie(\mathbf{v}\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega})\partial n_0/\partial \varepsilon$ .

При решении этого уравнения происходит деление на нуль и возникает особая точка в виде полюса. Для выбора физического решения учтем, что возмущение функции распределения  $\delta n_{\mathbf{k}, \omega}$  электрическим полем  $\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega}$  должно представлять собой *запаздывающий отклик* на внешнее воздействие. Тогда, по принципу причинности, отклик  $\delta n_{\mathbf{k}, \omega}$  должен быть аналитической функцией частоты в верхней полуплоскости комплексной переменной  $\omega$ , а полюсная особенность  $\delta n_{\mathbf{k}, \omega}$  может находиться только в нижней полуплоскости переменной  $\omega$ . Этому условию удовлетворяет решение

$$\delta n_{\mathbf{k}, \omega} = \frac{ie(\mathbf{v}\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega})}{\omega - \mathbf{k}\mathbf{v} + i\delta} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} = ie(\mathbf{v}\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega}) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} \left( P \frac{1}{\omega - \mathbf{k}\mathbf{v}} - i\pi \delta(\omega - \mathbf{k}\mathbf{v}) \right)$$

с полюсом в точке  $\omega = \mathbf{k}\mathbf{v} - i\delta$  ( $\delta \rightarrow +0$ ) в нижней полуплоскости комплексной переменной  $\omega$ . Другой взгляд на это состоит в том, что если бы мы оставили в правой части кинетического уравнения столкновительный член в виде  $-\delta n/\tau$ , то для фурье-образов мы сразу бы получили  $(\omega - \mathbf{k}\mathbf{v} + i/\tau)\delta n_{\mathbf{k}, \omega} = ie(\mathbf{v}\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega})\partial n_0/\partial \varepsilon$ . То есть, бесстолкновительный режим соответствует не  $1/\tau \equiv \nu = 0$ , а  $\tau \rightarrow \infty$ , или  $\nu \rightarrow +0$ .

Поляризация электронной компоненты  $\mathbf{P}(\mathbf{r}, t)$  вводится соотношениями  $\rho = -\operatorname{div}\mathbf{P}$  и  $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \partial \mathbf{P}(\mathbf{r}, t)/\partial t$  [тогда выполнено  $\partial \rho/\partial t + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0$ ]. Для фурье-компонент имеем

$\mathbf{j}_{\mathbf{k},\omega} = -i\omega\mathbf{P}_{\mathbf{k},\omega}$ , так что  $\omega\mathbf{P}_{\mathbf{k},\omega} = e^2 \int \frac{\mathbf{v}(\mathbf{v}\mathbf{E}_{\mathbf{k},\omega})}{\omega - \mathbf{k}\mathbf{v} + i\delta} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} d\Gamma$ . Переписывая в компонентах, найдем восприимчивость  $\chi_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$  из соотношения  $P_\alpha = \frac{e^2}{\omega} E_\beta \int \frac{v_\alpha v_\beta}{\omega - \mathbf{k}\mathbf{v} + i\delta} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} d\Gamma = \chi_{\alpha\beta} E_\beta$ , а затем и диэлектрическую проницаемость  $\epsilon_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$  [согласно  $D_\alpha = E_\alpha + 4\pi P_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta} E_\beta$ ]:

$$\epsilon_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k}) = \delta_{\alpha\beta} + 4\pi\chi_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} + \frac{4\pi e^2}{\omega} \int \frac{v_\alpha v_\beta}{\omega - \mathbf{k}\mathbf{v} + i\delta} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} d\Gamma.$$

Вычисление интеграла сделаем следующим образом. Введем единичные векторы  $\hat{\mathbf{v}}$  и  $\hat{\mathbf{k}}$  вдоль вектора скорости  $\mathbf{v}$  и волнового вектора  $\mathbf{k}$ , т. е.  $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{v}}$  и  $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{k}}$ . Тогда имеем

$$\epsilon_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k}) = \delta_{\alpha\beta} + \frac{4\pi e^2}{\omega^2} \int d\Gamma s v^2 \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} \int \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{\hat{v}_\alpha \hat{v}_\beta}{s - \hat{\mathbf{v}}\hat{\mathbf{k}} + i\delta}, \quad s = \frac{\omega}{vk}.$$

Интегрирование по пространственному углу вектора  $\hat{\mathbf{v}}$  приведет к некоторому тензору второго ранга, который зависит от двух индексов  $\alpha$  и  $\beta$ . У нас имеется только два независимых тензора второго ранга:  $\delta_{\alpha\beta}$  и  $\hat{k}_\alpha \hat{k}_\beta$ . Следовательно, интеграл по пространственному углу  $\Omega$  должен обладать следующей структурой:  $\int \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{\hat{v}_\alpha \hat{v}_\beta}{s - \hat{\mathbf{v}}\hat{\mathbf{k}} + i\delta} = A(s)\delta_{\alpha\beta} + B(s)\hat{k}_\alpha \hat{k}_\beta$ . Чтобы найти функции  $A(s)$  и  $B(s)$ , достаточно вычислить интеграл два раза: один раз для компонент  $\alpha = \beta = z$ , и второй раз для свертки. Выберем ось  $z$  вдоль вектора  $\hat{\mathbf{k}}$ . Тогда мы найдем, что  $[x^2 = (x - s)^2 + 2s(x - s) + s^2]$

$$A + B = \int \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{\hat{v}_z^2}{s - \hat{\mathbf{v}}\hat{\mathbf{k}} + i\delta} = \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{2} \frac{\cos^2 \theta}{s - \cos \theta + i\delta} = -sW(s),$$

$$3A + B = \int \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{1}{s - \hat{\mathbf{v}}\hat{\mathbf{k}} + i\delta} = \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{2} \frac{1}{s - \cos \theta + i\delta} = \frac{1 - W(s)}{s},$$

где функция  $W(s)$  равна

$$W(s) = 1 - \frac{s}{2} \ln \frac{s+1}{s-1+i\delta}.$$

При  $s > 1$  (или  $v < \omega/k$ ) функция  $W(s)$  действительная. При  $s < 1$  (или  $v > \omega/k$ ) функция  $W(s)$  содержит мнимую часть  $\text{Im } W = \pi s/2$ . Эта особенность, которая возникает при скорости частицы  $v$ , превышающей фазовую скорость  $\omega/k$  приводит к мнимой составляющей в диэлектрической проницаемости и специфическому затуханию в плазме – затуханию Ландау. Система из двух уравнений на  $A(s)$  и  $B(s)$  легко решается:

$$A(s) = \frac{1 - W(s) + s^2 W(s)}{2s} = \frac{s}{2} \left( 1 + \frac{1 - s^2}{2s} \ln \frac{s+1}{s-1+i\delta} \right),$$

$$B(s) = \frac{-1 + W(s) - 3s^2 W(s)}{2s} = -\frac{s}{2} \left( 3 + \frac{1 - 3s^2}{2s} \ln \frac{s+1}{s-1+i\delta} \right).$$

В результате находим диэлектрическую проницаемость  $\epsilon_{\alpha\beta}$ :

$$\epsilon_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k}) = \left( 1 + \frac{4\pi e^2}{\omega^2} \int d\Gamma s v^2 A(s) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} \right) \delta_{\alpha\beta} + \left( \frac{4\pi e^2}{\omega^2} \int d\Gamma s v^2 B(s) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} \right) \frac{k_\alpha k_\beta}{k^2}.$$

Разделим диэлектрическую проницаемость  $\epsilon_{\alpha\beta}$  на продольную и поперечную компоненты, то есть представим её в виде

$$\epsilon_{\alpha\beta} = \epsilon_l k_\alpha k_\beta / k^2 + \epsilon_t (\delta_{\alpha\beta} - k_\alpha k_\beta / k^2).$$

Если электрическое поле представить как сумму продольной и поперечной (по отношению к вектору  $\mathbf{k}$ ) составляющих, то есть как  $\mathbf{E} = \mathbf{E}_l + \mathbf{E}_t$ , где  $\mathbf{E}_l = (\mathbf{E}\mathbf{k})\mathbf{k}/k^2$  и  $\mathbf{E}_t = \mathbf{E} - \mathbf{E}_l$ , так что  $(\mathbf{k}\mathbf{E}_t) = 0$ , то вектор  $D_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta} E_\beta = \{\epsilon_l k_\alpha k_\beta / k^2 + \epsilon_t (\delta_{\alpha\beta} - k_\alpha k_\beta / k^2)\} \times (E_{l\beta} + E_{t\beta}) = \epsilon_l E_{l\alpha} + \epsilon_t E_{t\alpha} \equiv D_{l\alpha} + D_{t\alpha}$ , то есть  $\mathbf{D}_l = \epsilon_l \mathbf{E}_l$ ,  $\mathbf{D}_t = \epsilon_t \mathbf{E}_t$ .

Для продольной и поперечной компонент диэлектрической проницаемости находим окончательно:

$$\begin{aligned} \epsilon_l &= 1 + \frac{4\pi e^2}{k^2} \int d\Gamma \frac{A(s) + B(s)}{s} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} = 1 - \frac{4\pi e^2}{k^2} \int \left(1 - \frac{s}{2} \ln \frac{s+1}{s-1+i\delta}\right) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon, \\ \epsilon_t &= 1 + \frac{4\pi e^2}{k^2} \int d\Gamma \frac{A(s)}{s} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} = 1 + \frac{2\pi e^2}{k^2} \int \left(1 + \frac{1-s^2}{2s} \ln \frac{s+1}{s-1+i\delta}\right) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon. \end{aligned}$$

Здесь  $g(\varepsilon)$  – плотность состояний, то есть  $d\Gamma = g(\varepsilon) d\varepsilon$ , скорость электронов  $v = v(\varepsilon)$  и параметр  $s$  равен  $s = \omega/(vk)$ .

#### Анализ продольной компоненты $\epsilon_l$ .

Рассмотрим продольную компоненту диэлектрической восприимчивости  $\epsilon_l(\omega, \mathbf{k})$ . В области высоких частот ( $\omega \gg vk$ ,  $s \gg 1$ ) можно разложить подынтегральное выражение по  $1/s \ll 1$  и найти, что  $\epsilon_l(\omega \gg vk) = 1 + \frac{4\pi e^2}{k^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{3s^2} + \frac{1}{5s^4} + \dots\right) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon = 1 + \frac{4\pi e^2}{3\omega^2} \int_0^\infty v^2 \left(1 + \frac{3}{5} \frac{k^2 v^2}{\omega^2} + \dots\right) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon$ . Для дальнейших преобразований мы воспользуемся следующим соотношением, справедливым при  $r > -1/2$  для плотности состояний  $g(\varepsilon) \sim \sqrt{\varepsilon}$  (для энергии частиц  $\varepsilon = mv^2/2$ ):

$$\int \varepsilon^r \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} d\Gamma = \int_0^\infty \varepsilon^r \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon = -\left(r + \frac{1}{2}\right) \int_0^\infty \varepsilon^{r-1} n_0(\varepsilon) g(\varepsilon) d\varepsilon = -\left(r + \frac{1}{2}\right) \int \varepsilon^{r-1} n_0(\varepsilon) d\Gamma.$$

Используя это, мы легко получим, что

$$\epsilon_l(\omega \gg vk) = 1 - \frac{\Omega^2}{\omega^2} \left(1 + \frac{k^2 \langle v^2 \rangle}{\omega^2}\right), \quad \Omega^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}.$$

Частота  $\Omega$  называется плазменной частотой и является важнейшей характеристикой плазмы. Плотность электронов  $n$  введена как обычно  $n = \int n_0(\varepsilon) d\Gamma$ , а угловые скобки обозначают здесь и ниже стандартное усреднение с функцией распределения  $n_0$ :  $\langle(\dots)\rangle = \frac{\int(\dots)n_0(\varepsilon)d\Gamma}{\int n_0(\varepsilon)d\Gamma} \equiv \frac{1}{n} \int(\dots)n_0(\varepsilon)d\Gamma$ .

Вычисление мнимой части продольной компоненты диэлектрической проницаемости можно точно провести в аналитическом виде, с учетом  $g(\varepsilon) = \frac{m^2 v}{\pi^2 \hbar^3}$ :

$$\text{Im } \epsilon_l = -\pi \frac{4\pi e^2}{k^2} \int_{v > \omega/k} \frac{\omega}{2vk} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon = \pi \frac{4\pi e^2}{k^2} \frac{\omega}{2k} \frac{m^2}{\pi^2 \hbar^3} n_0 \left(\frac{m\omega^2}{2k^2}\right) = \omega \frac{\Omega^2}{k^2} \frac{m^3}{nk} \frac{n_0(m\omega^2/2k^2)}{2\pi \hbar^3}.$$

Используя разложение подынтегрального выражения при  $s \ll 1$ , для области низких частот  $\omega \ll vk$  получим, что

$$\epsilon_l(\omega \ll vk) \approx 1 - \frac{4\pi e^2}{k^2} \int d\Gamma \left(1 + i \frac{\pi s}{2}\right) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} = 1 + \frac{\Omega^2}{k^2} \left\langle \frac{1}{v^2} \right\rangle + i\omega \frac{\Omega^2}{k^2} \frac{m^3}{nk} \frac{n_0(\varepsilon=0)}{2\pi \hbar^3}.$$

Отсюда можно найти статическую диэлектрическую проницаемость, равную  $\epsilon_l(0, k) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$ , где  $r_D^{-2} = \Omega^2 \langle \frac{1}{v^2} \rangle$ , которая определяет экранирование электрического заряда в плазме. Действительно, фурье-компонента потенциала  $\varphi_k$  для точечного заряда величиной  $q$  равна  $\varphi_k = \frac{4\pi q}{k^2 \epsilon_l(0, k)} = \frac{4\pi q}{k^2 + r_D^{-2}}$ . Соответствующее пространственное поведение потенциала отвечает дебаевскому/томас-фермиевскому экранированию  $\varphi(r) = \frac{q}{r} e^{-r/r_D}$  с радиусом экранирования  $r_D$ . Простое вычисление дает

$$r_D^2 = \begin{cases} \frac{T}{4\pi n e^2}, & T \gg \varepsilon_F \text{ (невырожденная плазма)}, \langle v^{-2} \rangle = m/T \\ \frac{\varepsilon_F}{6\pi n e^2} \equiv \frac{1}{4\pi e^2 \nu(\varepsilon_F)}, & T \ll \varepsilon_F \text{ (вырожденная плазма)}, \langle v^{-2} \rangle = 3/v_F^2 \end{cases},$$

где  $\varepsilon_F$  – энергия Ферми и  $T$  – температура.

Рассмотрим возможность существования продольных колебаний в плазме. Пусть электрическое поле в плазме  $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \equiv \mathbf{E}_l(\mathbf{r}, t) \sim \mathbf{E}_l \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$  – продольное, то есть  $\mathbf{E}_l = E\mathbf{k}/k$ . Тогда имеем  $\text{rot } \mathbf{E}_l = i[\mathbf{k} \times \mathbf{E}_l] = 0$  и, следовательно,  $\partial \mathbf{B}/\partial t = -i\omega \mathbf{B} = 0$ . Магнитное поле отсутствует,  $\mathbf{B} = 0$ , и нулевое значение  $\text{rot } \mathbf{B} = 0$  дает  $\partial \mathbf{D}/\partial t = -i\omega \mathbf{D} = 0$ , то есть  $\mathbf{D} = 0$ . С другой стороны, для продольного поля вектор электрической индукции равен  $\mathbf{D} = \epsilon_l(\omega, \mathbf{k}) \mathbf{E}_l = 0$ . Нетривиальные решения возможны только если  $\epsilon_l(\omega, \mathbf{k}) = 0$ , которое определяет дисперсию продольных плазменных колебаний. Подставляя в это уравнение продольную диэлектрическую проницаемость, найденную выше, имеем

$$1 - \frac{\Omega^2}{\omega^2} \left( 1 + \frac{k^2 \langle v^2 \rangle}{\omega^2} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 \approx \Omega^2 + k^2 \langle v^2 \rangle \quad \Rightarrow \quad \omega \approx \Omega + \frac{k^2 \langle v^2 \rangle}{2\Omega}.$$

Второе слагаемое, зависящее от волнового вектора  $k$ , мало по сравнению с плазменной частотой  $\Omega$ . Таким образом, в плазме существуют слабодисперсные продольные плазменные (ленгмюровские) волны, или плазмоны, в принципе слабозатухающие.

### Поперечные колебания в плазме.

Поперечные колебания электрического поля  $\mathbf{E}_t(\mathbf{r}, t) \sim \mathbf{E}_t \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$  подразумевают равенство  $\mathbf{k}\mathbf{E}_t = 0$ . Так как  $\mathbf{D}_t = \epsilon_t \mathbf{E}_t$ , то и для вектора индукции также будет  $\mathbf{k}\mathbf{D}_t = 0$ . Согласно уравнениям Максвелла для фурье-компонент электрического и магнитного полей мы найдем, что

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{E}_t &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \text{div } \mathbf{B} = 0, \quad \text{rot } \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}_t}{\partial t}, \quad \text{div } \mathbf{D}_t = 0 \quad \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad \mathbf{k} \times \mathbf{E}_t &= \frac{\omega}{c} \mathbf{B}, \quad \mathbf{k}\mathbf{B} = 0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{B} = -\frac{\omega}{c} \mathbf{D}_t, \quad \mathbf{k}\mathbf{D}_t = 0. \end{aligned}$$

Отсюда, исключая магнитное поле  $\mathbf{B}$ , получим  $[\mathbf{k} \times [\mathbf{k} \times \mathbf{E}_t]] = \mathbf{k}(\mathbf{k}\mathbf{E}_t) - k^2 \mathbf{E}_t = \frac{\omega}{c} [\mathbf{k} \times \mathbf{B}] = -\frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{D}_t = -\frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_t \mathbf{E}_t$ . Чтобы существовало нетривиальное решение  $\mathbf{E}_t \neq 0$ , необходимо удовлетворить следующему дисперсионному уравнению:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_t(\omega, k).$$

Для высокочастотных ( $\omega \gg vk$ ) поперечных колебаний учет пространственной дисперсии в диэлектрической проницаемости  $\epsilon_t$  не существен в силу  $v \ll c$ , и можно положить  $\epsilon_t(\omega, k) \approx \epsilon_t(\omega, 0) = 1 - \Omega^2/\omega^2$ . Это дает

$$\omega^2 = \Omega^2 + c^2 k^2.$$

При  $\omega \gg \Omega$  влияние плазмы не сказывается, и  $\omega = ck$ , как и в вакууме. Частоты  $\omega < \Omega$  отвечают мнимым значениям волнового вектора  $\mathbf{k}$ . Физически это означает, что колебания с такими частотами затухают и не могут распространяться вглубь плазмы.

Выпишем мнимую часть поперечной компоненты диэлектрической проницаемости (она получается интегрированием по частям с учетом зависимости  $g(\varepsilon) \sim \sqrt{\varepsilon} \sim v$ ):

$$\text{Im } \epsilon_t = -\pi \frac{2\pi e^2}{k^2} \int_{v>\omega/k} \frac{v^2 k^2 - \omega^2}{2\omega v k} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{\pi \Omega^2}{2\omega k} \left\langle \frac{1}{v} \right\rangle \frac{\int_{m\omega^2/2k^2}^{\infty} n_0(\varepsilon) d\varepsilon}{\int_0^{\infty} n_0(\varepsilon) d\varepsilon}.$$

В области низких частот ( $\omega \ll vk$ ,  $s \ll 1$ ) действительная часть поперечной компоненты диэлектрической проницаемости  $\epsilon_t$  приближенно равна

$$\text{Re } \epsilon_t(\omega \ll vk) \approx 1 - \frac{1}{k^2 r_D^2}.$$

Основной вклад в поперечную компоненту диэлектрической проницаемости  $\epsilon_t$  связан с её мнимой частью, которую можно оценить как

$$\text{Im } \epsilon_t(\omega \ll vk) \approx \frac{\pi}{2} \frac{\Omega^2}{\omega k} \left\langle \frac{1}{v} \right\rangle \sim \frac{\Omega}{\omega k r_D}.$$

Подстановка приближенного значения  $\epsilon_t$  в дисперсионное уравнение дает

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left( i \frac{\pi \Omega^2}{2\omega k} \left\langle \frac{1}{v} \right\rangle \right).$$

Отсюда находим для дисперсии длинноволновых ( $kr_D \ll 1$ ) поперечных колебаний

$$\omega = -i \frac{2}{\pi} \frac{c^2 k^3}{\Omega^2 \langle v^{-1} \rangle}.$$

Чисто мнимое значение частоты означает, что такие плазменные колебания являются апериодическими и сильно затухающими.

### Двумерный случай.

Рассмотрим двумерный слой плазмы, лежащий в плоскости  $z = 0$ . Для функции распределения электронов  $n(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ , где  $\mathbf{r}$  – радиус-вектор, *лежащий в плоскости слоя*, запишем кинетическое уравнение в бесстолкновительном случае

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial n}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F} \frac{\partial n}{\partial \mathbf{p}} = 0.$$

Здесь  $\mathbf{v} = \mathbf{p}/m$  – скорость электронов и  $\mathbf{F} = -e(\mathbf{E} + [\mathbf{v} \times \mathbf{B}]/c)$  – сила Лоренца, действующая на электрон с зарядом  $(-e)$ . Для малых отклонений  $\delta n(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$  функции распределения от равновесной функции  $n_0(\varepsilon_p)$  с учетом того, что  $\partial n_0(\varepsilon_p)/\partial \mathbf{p} = \mathbf{v} \partial n_0/\partial \varepsilon$ , получим

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \delta n}{\partial \mathbf{r}} = e(\mathbf{v} \mathbf{E}) \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon},$$

где  $\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r}, z = 0, t)$  – напряженность электрического поля в слое. Если электрическое поле содержит гармонику  $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ , то в силу линейности уравнения и  $\delta n(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \delta n_{\mathbf{k}, \omega} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ . Принимая во внимание запаздывающий характер отклика на электрическое поле, сразу запишем, что

$$\delta n_{\mathbf{k}, \omega} = \frac{ie(\mathbf{v}\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega}(z = 0))}{\omega - \mathbf{k}\mathbf{v} + i\delta} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon}.$$

Соответственно, индуцированная возмущением электрического поля плотность поляризационных зарядов будет равна

$$\rho_{\mathbf{k}, \omega} = -e \int \delta n_{\mathbf{k}, \omega} \frac{2d^2p}{(2\pi\hbar)^2} = -ie^2 \int \frac{(\mathbf{v}\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega}(z = 0))}{\omega - \mathbf{k}\mathbf{v} + i\delta} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} \frac{2d^2p}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Рассмотрим входящий в это выражение интеграл:

$$\mathbf{I}(\omega, \mathbf{k}) = \int \frac{\mathbf{v}}{\omega - \mathbf{k}\mathbf{v} + i\delta} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} \frac{2d^2p}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Интегрирование по плоскому углу  $\varphi$  между векторами  $\mathbf{k}$  и  $\mathbf{v}$  приведет к некоторому вектору, направленному вдоль волнового вектора  $\mathbf{k}$ , именно,

$$\mathbf{I}(\omega, \mathbf{k}) = \frac{\mathbf{k}}{k^2} \int \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} A(s) \frac{2d^2p}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Здесь  $s = \omega/vk$ , и функция  $A(s)$  определяется выражением [подстановка  $x = \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}$ ]

$$A(s) = \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi} \frac{\cos \varphi}{s - \cos \varphi + i\delta} = \begin{cases} -1 + s/\sqrt{s^2 - 1}, & s > 1, \\ -1 - is/\sqrt{1 - s^2}, & s < 1. \end{cases}$$

Появление мнимой части в  $A(s)$  связано с механизмом затухания Ландау, когда скорость частицы  $v$  превышает фазовую скорость волны  $\omega/k$ . После перехода от интегрирования по импульсу к интегрированию по энергии  $\varepsilon = p^2/2m$  плотность поляризационных зарядов  $\rho_{\mathbf{k}, \omega}$  определяется выражением [ $g(\varepsilon) = \frac{m}{\pi\hbar^2} \equiv \frac{1}{\pi e^2 a_B}$ ]

$$\rho_{\mathbf{k}, \omega} = -ie^2 \frac{(\mathbf{k}\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega}(z = 0))}{k^2} \int \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} A(s) \frac{2d^2p}{(2\pi\hbar)^2} = -\frac{i(\mathbf{k}\mathbf{E}_{\mathbf{k}, \omega}(z = 0))}{\pi k^2 a_B} \int_0^\infty \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} A(s) d\varepsilon,$$

где через  $a_B = \hbar^2/me^2$  обозначен боровский радиус.

Поляризованные заряды в слое с объемной плотностью  $\rho_V(\mathbf{r}, z) = \rho(\mathbf{r})\delta(z)$  приведут к появлению поляризационного потенциала

$$\varphi(\mathbf{r}, z) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')\delta(z')}{\sqrt{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')^2 + (z - z')^2}} d^2r' dz' = \int \frac{\rho(\mathbf{r}') d^2r'}{\sqrt{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')^2 + z^2}}.$$

Делая справа и слева фурье-преобразование и пользуясь тем, что

$$\int \frac{e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} d^2r}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{\cos(kr \cos \varphi) d\varphi r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} = 2\pi \int_0^\infty \frac{J_0(kr) r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \frac{2\pi}{k} e^{-k|z|},$$

где  $J_0(x)$  – функция Бесселя нулевого индекса, находим следующую связь между фурье-компонентами потенциала и плотности поляризационных зарядов, возникающих в бесконечно тонком слое:

$$\varphi_{\mathbf{k},\omega}(z) = \frac{2\pi}{k} e^{-k|z|} \rho_{\mathbf{k},\omega}.$$

Зная потенциал поляризационных зарядов, мы можем найти соответствующую напряженность электрического поля  $\mathbf{E}$  в точке  $z = 0$  или поляризацию  $\mathbf{P}$  согласно  $\mathbf{E} = 4\pi\mathbf{P}$ . Нас интересует компонента поля, параллельная электронному слою, и поскольку в нашем случае  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ , то

$$\mathbf{E}_{\mathbf{k},\omega}(z) = i\mathbf{k}\varphi_{\mathbf{k},\omega}(z) = \frac{2\pi i\mathbf{k}}{k} e^{-k|z|} \rho_{\mathbf{k},\omega}.$$

Отсюда, положив значение  $z = 0$ , получим следующие выражения для вектора поляризации  $\mathbf{P}_{\mathbf{k},\omega}$ :

$$4\pi\mathbf{P}_{\mathbf{k},\omega} = \frac{2\pi i\mathbf{k}}{k} \rho_{\mathbf{k},\omega} = \frac{2\mathbf{k}(\mathbf{k}\mathbf{E}_{\mathbf{k},\omega})}{k^3 a_B} \int_0^\infty \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} A(s) d\varepsilon,$$

и для коэффициента поляризуемости  $\chi_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k})$ :

$$4\pi\chi_{\alpha\beta}(\omega, \mathbf{k}) = 4\pi\chi_l(\omega, k) \frac{k_\alpha k_\beta}{k^2} = \frac{2}{ka_B} \left( \int_0^\infty \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} A(s) d\varepsilon \right) \frac{k_\alpha k_\beta}{k^2}.$$

Таким образом, мы приходим к следующему выражению для продольной диэлектрической проницаемости  $\epsilon_l(\omega, k)$ :

$$\epsilon_l(\omega, k) = 1 + 4\pi\chi_l(\omega, k) = 1 + \frac{2}{ka_B} \int_0^\infty \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} A(s) d\varepsilon.$$

Проанализируем сначала наиболее интересный случай нулевой температуры, когда электронная компонента представляет собой вырожденный ферми-газ. Тогда можно положить  $\frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} = -\delta(\varepsilon - \varepsilon_F)$  и сразу получить для продольной проницаемости выражение

$$\epsilon_l(\omega, k) = \begin{cases} 1 + \frac{2}{ka_B} \left( 1 - \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 - v_F^2 k^2}} \right) & \omega > v_F k, \\ 1 + \frac{2}{ka_B} \left( 1 + \frac{i\omega}{\sqrt{v_F^2 k^2 - \omega^2}} \right) & \omega < v_F k. \end{cases}$$

Статическое значение диэлектрической проницаемости  $\epsilon_l(0, k) = 1 + 2/ka_B$  означает, что электрическое поле точечного заряда величиной  $q$  в тонкой металлической пленке начинает экранироваться на расстояниях порядка боровского радиуса  $a_B$ . Однако, в отличие от объемного металла, экранирование здесь гораздо менее эффективно, становится неэкспоненциальным и напряженность поля от внесенного в слой заряда  $q$  спадает на больших расстояниях степенным образом как  $qa_B^2/r^3$ .

Спектр плазменных колебаний или плазмонов определяется из дисперсионного уравнения  $\epsilon_l(\omega, k) = 0$ . Предполагая  $\omega > v_F k$ , получим уравнение

$$1 + \frac{ka_B}{2} = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 - v_F^2 k^2}} \quad \text{или} \quad \omega^2 = k \frac{v_F^2}{a_B} \frac{(1 + ka_B/2)^2}{1 + ka_B/4}.$$



Отсюда, в естественном длинноволновом пределе  $ka_B \ll 1$  имеем дисперсионное соотношение для плазмонов с корневой зависимостью от волнового вектора  $\omega(k) = v_F \sqrt{k/a_B} = \sqrt{2\pi n e^2 k/m}$ . При переходе к последнему равенству мы учли, что для двумерного ферми-газа электронов импульс Ферми  $p_F$  и скорость Ферми  $v_F$  связаны с плотностью электронов  $n$  соотношением  $p_F = mv_F = \hbar(2\pi n)^{1/2}$ . При конечной температуре спектр плазмонов в длинноволновом  $ka_B \ll 1$  пределе остается неизменным. Воспользовавшись разложением  $A(s) \approx 1/2s^2$  при  $s \gg 1$  и  $g(\varepsilon) = \frac{m}{\pi \hbar^2}$ , получим

$$\epsilon_l = 1 + \frac{2e^2 k}{\hbar^2 \omega^2} \int_0^\infty \varepsilon \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = 1 - \frac{2e^2 k}{\hbar^2 \omega^2} \int_0^\infty n_0(\varepsilon) d\varepsilon = 1 - \frac{2\pi n e^2 k}{m \omega^2}.$$

Условие  $\epsilon_l = 0$  дает тот же самый корневой спектр плазмонов. При конечной температуре механизм затухания Ландау приведет к незначительному затуханию двумерных плазмонов.

### Плазмоны в графене.

В графене энергия электронов в *двух подзонах* описывается линейной функцией импульса  $\varepsilon_p = \pm v p$ , где  $v$  – фиксированная скорость электронов, а плотность состояний  $g(\varepsilon) = \int \frac{2d^2 p}{(2\pi \hbar)^2} [\delta(\varepsilon - v p) + \delta(\varepsilon + v p)] = \frac{|\varepsilon|}{\pi \hbar^2 v^2}$  (кратность вырождения спектра по спине электронов и двум подзонам  $\nu = 2 \times 2 = 4$ ).

Воспользуемся предыдущими результатами и запишем общее выражение для продольной диэлектрической проницаемости двумерного слоя электронов

$$\epsilon_l(\omega, k) = 1 + \frac{2\pi e^2}{k} \int \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} A(s) d\Gamma = 1 + \frac{2\pi e^2}{k} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} A(s) g(\varepsilon) d\varepsilon,$$

где  $n_0(\varepsilon) = 1/(1 + e^{(\varepsilon - \mu)/T})$  – функция распределения Ферми, а функцию  $A(s) = -1 + s/\sqrt{s^2 - 1}$  ( $s > 1$ ) можно вынести из под знака интеграла, так как ее аргумент  $s = \omega/vk$  не зависит от импульса. В результате после перехода от интегрирования по импульсу к интегрированию по энергии с введением плотности состояний  $g(\varepsilon)$  мы получим для диэлектрической проницаемости

$$\begin{aligned} \epsilon_l(\omega, k) &= 1 + \frac{2\pi e^2}{k} A\left(\frac{\omega}{vk}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial n_0}{\partial \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon = 1 - \frac{2\pi e^2}{k} A\left(\frac{\omega}{vk}\right) \frac{1}{\pi \hbar^2 v^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\varepsilon}{4T} \frac{|\varepsilon|}{\text{ch}^2 \frac{\varepsilon - \mu}{2T}} = \\ &= 1 - \frac{2e^2 T}{\hbar^2 v^2 k} A\left(\frac{\omega}{vk}\right) \left\{ - \int_{\frac{\mu}{2T}}^{\infty} \frac{(\frac{\mu}{2T} - x) dx}{\text{ch}^2 x} + \int_{-\infty}^{\frac{\mu}{2T}} \frac{(\frac{\mu}{2T} + x) dx}{\text{ch}^2 x} \right\} = 1 - \frac{4e^2 T}{\hbar^2 v^2 k} A\left(\frac{\omega}{vk}\right) \ln \left( 2 \text{ch} \frac{\mu}{2T} \right). \end{aligned}$$

Дисперсию плазмонов находим из уравнения  $\epsilon_l(\omega, k) = 0$ , решение которого несложно:  $\omega^2 = \frac{\varkappa k}{1 + v^2 k/4\varkappa} + v^2 k^2$ ,  $\varkappa = \frac{2e^2 T}{\hbar^2} \ln(2 \text{ch} \frac{\mu}{2T})$ . В наиболее интересной длинноволновой области  $k \ll \varkappa/v^2$  плазменные колебания (плазмоны) имеют ту же корневую зависимость от волнового вектора  $\omega(k) = \sqrt{\varkappa k}$ , как и для обычных двумерных систем, но с температурной зависимостью  $\varkappa$  при  $\mu \lesssim T$ .